日本流体力学会年会 2003 講演論文集

A-224

界面活性剤抵抗低減流の発達様式

Developing Characteristics of Surfactant Drag-Reducing Flow

鈴木 洋(神戸大自),中山友絵(神戸大自),薄井洋基(神戸大工)

Hiroshi SUZUKI*, Tomoe NAKAYAMA* and Hiromoto USUI** *Grad. of Sci. Tech., Kobe Univ., Kobe 657–8501, Japan **Dept. of Chemical Sci. Eng., Kobe Univ., Kobe 657–8501, Japan

An experimental study has been performed to investigate the developing characteristics of drag-reducing surfactant solution flow in a duct. Streamwise velocity distributions at six cross-sections were measured by LDV system. From the results, the flow development of the surfactant solution was found to be very flow. Even at the end of the test section with the distance of 112 times of hydraulic diameter from the inlet, the flow is not fully developed but still has the developing boundary layer characteristics on the duct walls. This slow development is caused by very long formation time of shear-induced state of the surfactant micelles. The present results lead a conclusion that the entry length of 1,000 times of hydraulic diameter is required for fully developed surfactant flow at least.

1. 緒言

界面活性剤添加による抵抗低減効果は、他の方法に比し て絶大であるため、地域冷暖房等の流体の長距離輸送が必 要な場合に利用されている¹⁾.しかしながら、その流れ構 造、流動抵抗低減効果の発現機構の詳細についてはいまだ 明らかとなっていない.Kawaguchi ら²⁾は、矩形ダクト内 の流れと垂直方向のせん断場について検討し、壁近傍に応 力が集中し、壁より離れた領域で応力がゼロとなる欠損領 域が存在することを指摘した.しかしながら、著者らは、 界面活性剤溶液の形成時間が非常に長いことを報告し³⁾、 このことから従来の実験においては、流れの発達が不十分 であった可能性を指摘した.

本研究では矩形ダクト内の平均速度の測定結果から,流 れの平均場の発達特性について検討したので,報告する.

2. 実験方法

試料には,塩化オレイルビスヒドロキシエチルメチルア ンモニウム(商品名:Ethoquad O/12)を1,000ppm,対 イオンとしてサリチル酸ナトリウムを 600ppm 加えたもの を用いた.

図1に本実験で用いた実験装置の概略を示す.流体は温度制御された下部タンクから,整流部(60mmx150mm 断面)・縮流部を通り,試験部に流入する.流量は下流に置かれた電磁流量計によって測定され,ポンプのインバータによって調節された.試験流路は 20mmx50mm の断面を有し(水力直径 D_H=28.6mm),全長 3.6m の矩形ダクトである.試験流路には LDV による流速測定に供するように石英ガラスによる窓が設けられており,これを移動させることによって,流れ方向の発達様式の測定が可能となる.

座標原点は,試験流路入り口の図で手前側の側壁中央高 さ位置とし,流れ方向に x[m],図で手前側の壁面から 50mm 幅(=H)の方向へ y[m]をとる.

平均流速の測定には LDV を用い,シーディングにはナイ ロン粒子 (4µm)を用いた.またバースト検知法を採用し, サンプル数は約8,000とした.測定断面は, x/D₁₁=14, 28, 56, 70, 98 および 112 の 6 断面とした.

摩擦係数は, y=0 の位置の断面に 1mm の圧力孔を設け て2断面間の圧力差を測定することによって算出した.測 定位置は, x/DH で 7-35 間, 49-77 間および 91-119 間の 3 力所とし, その中間位置を代表測定点とした.

いずれの実験においても断面平均流速 U_m[m/s]は

0.78m/s と一定とした. また,温度は水の場合に 25℃,界 面活性剤溶液の場合に 15℃とした.

3. 解析方法

本研究では、界面活性剤溶液が Maxwell モデルで記述で きると仮定し、重畳法によって応力解析を行った。

溶質と溶媒の応力を σ_p [Pa]と σ_s {Pa]に分離し、 σ_p についての Maxwell モデルは以下のように表される.

$$\sigma_p + \lambda \frac{d\sigma_p}{dt} = \eta_p \dot{\gamma}$$

ここで t[s]は時間, γ [s⁻¹]はせん断速度, η_{ν} [Pa·s]は溶質粘 度であり、 λ [s]は特性時間である.これより、インパルス応 答関数 g(t)[Pa]が以下のように求められるので、

$$g(t) = \frac{\eta_p}{\lambda} \exp\left(-\frac{t}{\lambda}\right)$$

各瞬間の応力は, t<0 で y=0 として,以下の時間積分によって求められる.

$$\sigma_p(t) = \int_0^t \dot{\gamma}(t-\tau)g(t)d\tau$$



Fig. 1 Experimental Apparatus

これまでの報告で、速度の y 方向成分が小さいことがわ かっており、本研究では、同一 y 位置にある流体が、下流 域の同一 y 位置に到達すると仮定して、その間に得たせん 断履歴から下流域の応力を算出した.その際の時間特性の 見積もりには、下流の応力の漸近値が、上流より積算され た応力以上の場合には、ミセル形成時間を用い、下流の応 カの漸近値が上流の応力以下の場合には、応力緩和時間を 用いた.ミセルの形成時間には、前報³³と同様クェット流 で測定した以下の式を用いた.

 $\lambda = 7 \times 10^3 \dot{\gamma}^{-1}$

また、応力緩和時間はせん断速度の影響を受けず、約 12s であったので、これを用いた.また、溶質粘度には、Bird-Carreau モデル[®]で適定した値を用いた.

4. 結果と考察

図2に流れ方向速度 U[m/s]の y 方向分布を示す.水に 関しては、いずれの断面位置においてもほぼ同様の分布で あり、十分発達した乱流の速度分布であったので、これを 実線で示した.また同時にニュートン流体の層流の分布お よび擬塑性流体の分布を示す.



Normal Distance from the Wall, y/(H/2)

Fig. 2 Time-mean velocity Profiles



Fig. 3 Boundary Layer Thickness

図より,界面活性剤溶液は、入り口部近傍では、水の乱 流の速度分布に比較的近い値を示すが、流れ方向に徐々に 発達し、層流の速度分布に近づいていくのがわかる.また、 流路中央部には、平坦部が存在し、境界層流れとなってい るとみることができる.図3に流路中央速度の99%の値を 基準とした境界層厚さδを示す.図には、ニュートン流体に 関する乱流および層流の境界層厚さの発達式を示した.図 中の式で Rex は流れ方向長さ x[m]を基準としたレイノル ズ数である.図より、x/D_{il}<28 においては、境界層は乱流 の様式で、x/D_{il}=56 においては急減し、以降は層流の様式 で発達しているものと考えられる.すなわち界面活性剤ミ セル構造の乱流抑制機能により、溶液は層流的特性を有す るものと思われる. 流れが十分発達するまでの助走区間 を見積もるために、境界層厚さが、層流の境界層の発達様 式にしたがって発達するものとし、境界層厚さが流路中央 に到達するまでの距離 x_E[m]を算出すると以下のようにな る.

$$x_E = \frac{U_0}{v} \left(\frac{H}{10}\right)^2 = 989D_H$$

ここで U₀[m/s]は流路中央の速度であり,擬塑性流体の十 分発達した速度分布の値を採用した.これより界面活性剤 溶液の助走区間は水力直径の約 1,000 倍であることがわか る.これはミセル形成時間から見積もった値 875 倍に極め て近い.

図5に重畳法によって計算された応力分布を示す. せん 断応力は, 摩擦速度 u_i[m/s]および密度p[kg/m³]で無次元 化した. 図には Kawaguchi らによって測定された粘性せ ん断応力と乱流せん断の値を示す. また十分発達したニュ ートン流体の流れ場においては, 粘性せん断応力と乱流せ ん断応力の和はダクト内では図中実線で示したように, 直 線分布となることがわかっている.



図より、本手法により粘度場の発達に伴って生ずるせん 断応力場は、壁近傍に偏在しており、十分発達した応力場 に対して欠損を生じている.また本結果の x/DH=63 近傍 の結果は Kawaguchi らの結果とよく一致しており、一見 Kawaguchi らが指摘した"応力欠損"の存在を支持してい る.しかしながらこれまで見てきたように、流れ場は十分 発達しておらず、また本結果で示したせん断応力場は、流 れ方向に向かって発達し、全応力場に近づく傾向を示して おり、せん断応力の壁近傍への偏在は、流れの未発達によ るものと考えられる.Kawaguchi らは同時に弾性による応 力輸送モデルを提示したが、少なくとも定量的に議論する ためは、十分に発達した流れ場の測定が不可欠である.

参考文献

 薄井洋基, 鈴木洋:機論 B 編、67-658, (2001), 1305.
Y. Kawaguchi, Y. Tawaraya, A. Yabe, K. Hishida & M, Maeda: *Proc. 8th Int. Sym. App. Laser Tech. Fluid Mech.*, (1996), 29.4.1, Lisbon.

3) H. Usui, T, Itoh & T. Saeki: Rheol Acta, 37, (1998), 122.